

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.





EV 그룹, 대량생산 광학 기기 제조용으로 뛰어난 유연성 제공하는 다기능 마이크로 나노임프린트 솔루션 'EVG®7300' 출시

나노임프린트 리소그래피(NIL), 현즈 물딩 및 렌즈 스테킹(UV 폰딩) 등 UV 기반의 여러 공정을 단 일 플랫폼에 결합한 EVG의 최첨단 솔루션

2022-01-19 09:51 술처: EVG



EV 그룹이 다기능 마이크로 및 나노임프린트 솔루션 EVG7300을 중시했다

EVG의 최신 솔루션인 EVG7300은 나노인프린트 리소그래피(NL), 렌즈 불당 및 렌즈 스테킹(UV 본 당) 같은 UV 기반의 여러 프로서스를 단열 플로롤에 결합한 것이 특징이다. 이 산업을 다가는 시스 탭은 마이크로 및 나노 패터당은 물론, 기능 레이어 적중 등을 포함하는 광범위한 신규 때플리케이 선의 점단 RAIO와 생산 공정 모두에 사용될 수 있다.

이런 애플리케이션의 사례에는 웨이퍼 러엘 경학(WLO), 경학 센서와 프로젝터, 차량용 조명, 중강 현실(AR) 레드봇용 웨이브가이드, 바이오 의로 장비, 메타 렌즈와 메타 피면, 광먼자 기기 등이 포 참된다. 취업 300mm 웨이퍼까지 지원하고 고정될 업육단엔도, 망상된 프로서스 제어, 우수한 쓰 무굿 상당을 자랑하는 NGT300은 단안한 자주도와 높은 정말도로 나노 및 마이크로 광학 부종과 기기를 대장 생산하려는 사용자의 요구를 송확한다.

EV 그룹의 포마스 글랜스너(Thomas Glinsner) 기술당당 디렉터는 "나노인프런트 기술에 있어 20 년 이상의 정점을 보유한 DV 기름은 고객에 변화하는 모두를 중찍히기 위해 지독적인 기술 핵선물 용제 너 다운 용구성을 제주하고 있다. 처신 나노입프로는 출구성인 EV2가300은 EVG 고유성 SmartNL 총크트 인프런트 기술에 면즈 둘당과 렌즈 스타킹을 단일 플랫동에 결합하고 있으며, 사장에서 가장 정점한 인라인언트와 공항 패라이터 제이가 목장인 시스템으로 지급에 단구개발 파 당신 공청 모두에 사용할 수 있도록 유배없는 유선생을 제공한다고 말했다.

EVG7300은 목광된 중로서 사용하거나 EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션에 하나의 오름도 용합에 사용할 수 있다. EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션은 사용자의 규정 프로서스 요건 에 따라 세칭과 제시스트 코팅 및 에어킹 같은 전치리 공장이나 후치리 공장을 수가한 수 있다. 또 한 EVG7300은 함께 선도적인 영락인먼트 정확도를 제공한다(300mm까지), 이는 평상된 영락인먼 트 스타이지, 교원 광학계, 열리포언트 캡 제이, 비접촉식 캡 측정, 멀티포언트 포스 제이 등 다양 한 방법의 조합 덕분에 가능하였다.

또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 플랫폼으로서 새 가지 금정 모드랜드 용당, 현스 스틱라, SmartNiL 나노입프린트를 지원하고, ISOmmer 이 30cmm까지 이르는 웨이터 크기를 지원한다. EVG7300은 신호한 스탠드와 웨이터 트당, 교수 일하인만도 형제제, 고전적 강화, 소영화된 중 풋 프린트도 함계에서 세팅게 떠오르는 WLO 제품이 제조 요구를 충족하는 매우 표출적인 플랫폼을 제공한다.